

КОГЕРЕНТНОЕ СВЧ ИЗЛУЧЕНИЕ АНТИМОНИДА ИНДИЯ n -ТИПА

В. Н. Кобызев, А. С. Тагер

В многочисленных работах, посвященных изучению СВЧ излучения антимоноида индия (см., например, [1, 2]), наблюдаемое излучение, как правило, имело непрерывный спектр шумового характера. В электрических полях $E > 50$ в/см излучение, близкое к когерентному, смогли получить до сих пор, по-видимому, только Робинзон и Шварц, использовавшие специальные кристаллы p -InSb с нарезанными на боковой грани поперечными канавками шириной $10 + 25$ мкм и глубиной $10 + 15$ мкм [3, 4]. Механизм этого излучения авторы [3, 4] связывают с неустойчивостью тонких слоев двухкомпонентной столкновительной плазмы в скрещенных электрическом и магнитном полях.

В настоящей работе сообщается о наблюдении когерентного СВЧ излучения кристаллов n -InSb, на свободной боковой поверхности которых отсутствовали заметные неоднородности. Исследование проводилось в интервале температур $77 + 100$ °К.

СВЧ излучение индицировалось в диапазоне частот $1,5 + 5$ ГГц с помощью широкополосного приемника прямого усиления на лампах бегущей волны. Для анализа спектра излучения использовались перестраиваемый резонансный фильтр с полосой $10 + 15$ МГц и супергетеродинный приемник типа П5-7 с полосой УПЧ 5 МГц.

Образец устанавливался в разрыв внутреннего проводника коаксиала с волновым сопротивлением 50 ом, который помещался между полюсами электромагнита так, что ток через образец всегда был перпендикулярен магнитному полю.

Импульсы напряжения U (тока I) длительностью $0,2 + 10$ мксек подавались на кристалл от источника с внутренним сопротивлением 2,2 ком.

Ток через кристалл с сопротивлением $0,8 + 4 \text{ ком}$ определялся по падению напряжения на последовательно включенном омическом сопротивлении 100 ом .

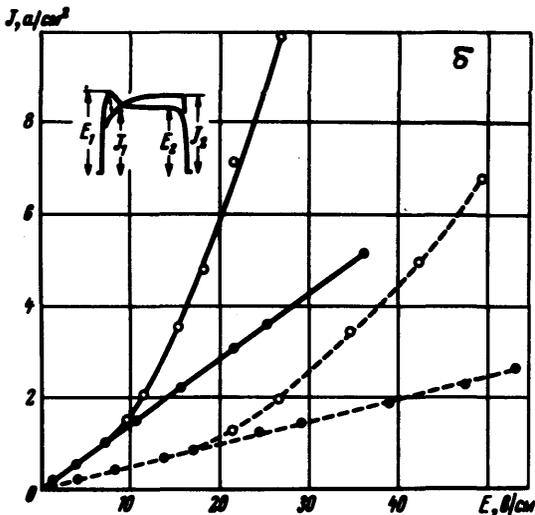
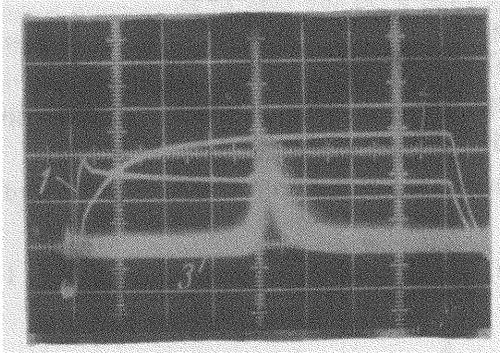


Рис. 1. а — осциллограммы тока, напряжения и огибающей СВЧ импульса: 1 — импульс напряжения, 2 — импульс тока, 3 — СВЧ импульс; б — вольт-амперная характеристика образца №8:

$$\begin{aligned}
 H = 0 & - J_1(E_1) \text{ — } \bullet \text{ — } \\
 & J_2(E_2) \text{ — } \circ \text{ — } \\
 H = 2,3 \text{ кэ} & - J_1(E_1) \text{ - - } \bullet \text{ - - } \\
 & J_2(E_2) \text{ - - } \circ \text{ - - }
 \end{aligned}$$

Когерентное СВЧ излучение наблюдалось на компенсированных кристаллах InSb со сравнительно низкой концентрацией ($n = 0,8 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$) и подвижностью ($\mu = 1,17 \cdot 10^5 \text{ см}^2/\text{в} \cdot \text{сек}$ при $T = 77^\circ\text{К}$) электронов. Длина кристаллов L составляла около 4 мм , поперечное сечение варьировалось в пределах от $0,69 \times 1,08$ до $0,85 \times 0,34 \text{ мм}^2$. Все грани кристаллов полировались. Специально контролировалось отсутствие поверхностных шероховатостей и трисок глубиной больше $0,5 \text{ мкм}$. Контакты на торцевых гранях создавались индием с нейтральным флюсом.

Характерной особенностью описываемых образцов являются сравнительно высокие значения контактных сопротивлений для одного или обоих контактов, превышающие в 1,5 + 3 раза объемное сопротивление кристалла. По мере увеличения амплитуды питающего импульса полное сопротивление образца более или менее резко (в зависимости от состояния контактов и полярности импульса) уменьшается, причем, когерентное излучение возникает тем раньше, чем это уменьшение резче. Процесс установления нового значения сопротивления длится $\tau \approx 0,3 + 1,5$ мксек, ускоряясь при увеличении приложенного напряжения. Этому соответствуют характерные формы импульсов напряжения и тока, а также суперлинейные вольт-амперные характеристики образцов (рис. 1 а, б).

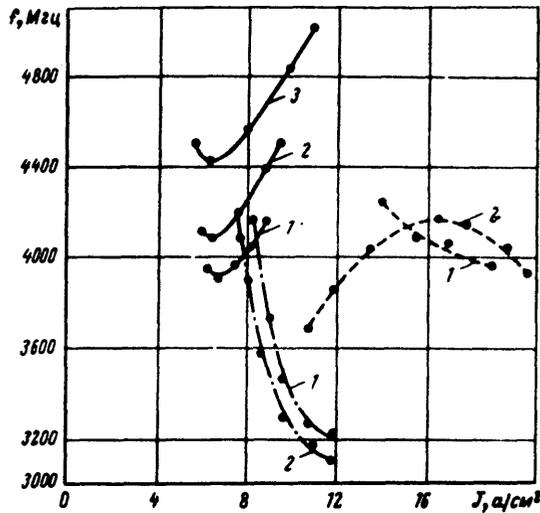


Рис. 2. Зависимость частоты излучения f от плотности тока J для образцов:
 №6 ($4,0 \cdot 0,65 \cdot 0,46$ мм³) - - - - ,
 [1] - $H = 4200$ э, [2] - $H = 4900$ э;
 №8 ($4,2 \cdot 0,75 \cdot 0,43$ мм³) — — — ,
 [1] - $\Delta t = 1$ мксек, [2] - $\Delta t = 2$ мксек;
 №5 ($4,2 \cdot 1,02 \cdot 0,69$ мм³) — — — ,
 [1] - $H = 1525$ э, [2] - $H = 1925$ э,
 [3] - $H = 2100$ э

Излучение возникает на одной или нескольких частотах указанного диапазона, начиная с некоторых (пороговых) значений напряженности магнитного поля $H = H_{II}$ и плотности тока $J = J_{II}(H)$ или средней напряженности электрического поля $E = U/L$, которые для исследованных образцов лежат в пределах $H_{II} \approx 1100 + 5000$ э, $J_{II} = 3 + 10$ а/см², $E_{II} \approx 50 + 150$ в/см. По мере увеличения тока спектр излучения постепенно расширяется и оно принимает обычный шумовой характер.

Изучение спектра когерентного излучения вдоль импульса в зависимости от амплитуды последнего показало, что значение частоты излучения $f(\Delta t)$ в момент, отстоящий на время Δt от начала импульса, определяется в основном значениями H , J и Δt и не связано непосредственно со средней величиной электрического поля в образце $E = U/L$.

На рис. 1, а представлена осциллограмма импульсов тока и напряжения, а также огибающей СВЧ излучения, прошедшего через узкополосный фильтр. Увеличение тока при неизменной настройке фильтра (т. е. фиксированной частоте излучения) сопровождается перемещением "пичка" СВЧ излучения вдоль импульса, так что значение тока J в момент появления "пичка" остается примерно постоянным, тогда как поле E заметно меняется.

Зависимости частоты излучения f от указанных параметров вполне регулярны и хорошо воспроизводимы. Частота когерентных колебаний в большинстве случаев уменьшается с ростом интервала Δt , а с увеличением тока может как уменьшаться, так и возрасти. Наклон кривой $f(J)$ может изменяться с H , переходя по мере увеличения H от отрицательного к положительному (рис. 2).

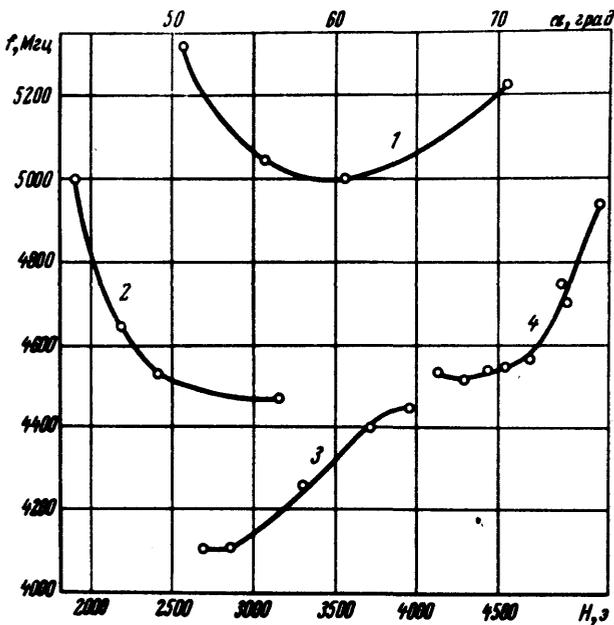


Рис. 3. Зависимость частоты излучения f от азимутального угла α [1] и от напряженности поперечного магнитного поля H [2 - 4], [1] - $f(\alpha)$, для образца №8, [2 - 4] - $f(H)$, для образцов №8, 5 и 6 соответственно

Зависимость $f(H)$ также может быть как нарастающей, так и падающей (рис. 3). Крутизна перестройки частоты варьируется в широких пределах, достигая 700 МГц/ма и 1 МГц/э . Когерентное излучение критично к ориентации образца в поперечном магнитном поле, как правило, оно наблюдается в узких интервалах углов ($\Delta\alpha \approx 10 + 15^\circ$), вблизи наибольших значений магнетосопротивления. Зависимость $f(\alpha)$ при $H = \text{const}$ (рис. 3) определяется изменением с α компоненты H , нормальной широкой грани образца.

Механизм описываемых явлений пока недостаточно ясен. Можно предполагать, что они связаны с неустойчивостью магнитоактивной электронно-дырочной плазмы, возникающей вблизи одного из контактов в результате инжекции дырок или ударной ионизации. Время установления стационарного значения сопротивления кристалла $0,3 + 1,5$ мксек (см. рис. 1, а) определяется, по-видимому, скоростью заполнения плазмой приконтактного участка с повышенным удельным сопротивлением. Концентрация плазмы на этом участке может намного превышать концентрацию электронов ($n_0 = 10^{13}$ см⁻³) в объеме кристалла и достигать значений $p \approx n \geq 3 \cdot 10^{14}$ см⁻³, достаточных для возникновения двухпоточной неустойчивости в InSb [4]. Однако, теория, развитая для этого случая в [4], не объясняет экспериментальных зависимостей даже качественно. Поэтому вопрос о природе когерентного излучения из InSb требует дальнейшего изучения.

Институт электронной техники

Поступила в редакцию
15 апреля 1971 г.

Литература

- [1] B.Ancker-Jonson. J. Appl. Phys., **39**, 3365, 1968.
- [2] M.Glicksman, IBM J. Research. Development, **13**, 626, 1969.
- [3] B.B.Robinson, G.A.Swartz. Appl. Phys. Lett., **9**, 232, 1966.
- [4] B.B.Robinson, G.A.Swartz. J. Appl. Phys., **40**, 4598, 1969.